



川崎市

初心者歓迎

転写プロセス

2025年度第16回 ナノファブスクエア 講習・実習会

場所

NANOBIIC 会議室 1

(川崎市幸区新川崎 7-7 新川崎・創造のもり
J R新川崎駅から徒歩 10 分)

講師

伊倉 和之 先生 (SCIVAX株式会社)

実習内容

ナノインプリント技術の基礎と装置の原理について講習し、
実際に装置を使って実習します。

実習機器

ナノインプリント装置 X-300 (SCIVAX株式会社製造)
サブミクロンの微細パターンを射出成型や押出成型では対応できない
薄膜への転写が可能

* 機器詳細仕様は「NANOBIICオープンラボ」ホームページ
<https://open-labo.skr.jp/> の設備一覧をご覧ください。

<開催日>

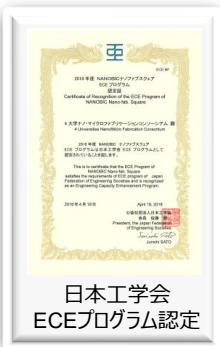
11/20(木)

13:30 - 16:30

※講習 1 時間、実習 2 時間



申込フォーム



慶應、早稲田、科学大、東大からなる 4 大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、
産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設
「NANOBIIC」において、4 大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、
企業や大学の方を対象とした「転写プロセス 講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

なお、本講習・実習会は日本工学会ECE(高度技術者教育)プログラムの認定のもと実施しており、所期の成績を収めた方
には修了証とNano Fab Square Award各賞を授与いたします。

定員：先着 5 名程度 参加費：13,000円

主催：4 大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市

申込：下記申込フォームよりお申込みください。

<https://forms.gle/EEgXHZZCsmGzb6pD9>

問い合わせ先

篠原 俊朗 Tel:080-6560-3061 真期 彰 Tel:080-6560-3060 E-mail:nano-micro@open-labo.jp
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 新川崎・創造のもり NANOBIIC事務局